

ITI World Symposium 2007: Aforo completo y calidad científica



Más de 3.000 inscritos de todo el mundo asistieron al ITI World Symposium, celebrado el pasado mes de abril 2007 en la ciudad de Nueva York.

Durante tres intensos días los asistentes al congreso disfrutaron de magníficas presentaciones científicas, intercambio de opiniones y eventos sociales.

Semanas antes del congreso las inscripciones al evento estaban ya agotadas, síntoma inequívoco de la demanda por parte de los profesionales del sector para asistir a eventos de esta magnitud y calidad científica. España junto con Portugal fue el país, que tras los anfitriones USA, mayor número de inscritos congregó.

Más de 90 expertos y líderes de opinión internacionales presentaron novedades con el mayor rigor científico avalado por ITI. Los profesionales del sector de la implantología y regeneración tisular tuvieron la oportunidad de asistir a 80 conferencias sobre temas tan relevantes como factores de riesgo, planes de tratamiento, protocolos de carga o estética en la implantología oral.

El Grupo ITI Ibérico quiere agradecer a los más de 400 asistentes nacionales al congreso su participación. Esperamos verles de nuevo en el próximo ITI World Symposium que tendrá lugar en Suiza en la primavera del 2010.